

STIRRER FOR GYPSUM MURRY

AK

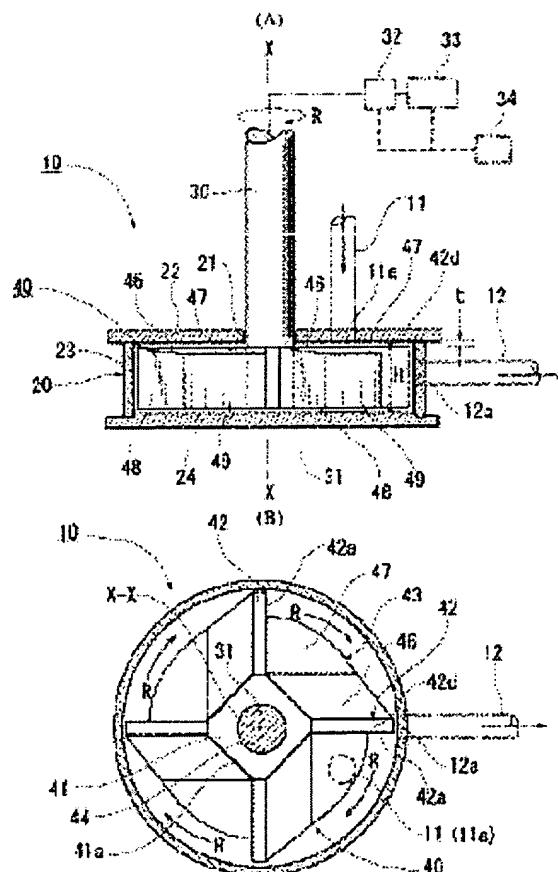
Patent number: JP2004106439
Publication date: 2004-04-08
Inventor: YAMAJI YUKIO; KANEKO SHINOE
Applicant: YOSHINO GYPSUM CO
Classification:
- **International:** B28C5/16; B01F7/16
- **European:**
Application number: JP20020274588 20020920
Priority number(s): JP20020274588 20020920

Report a data error here

Abstract of JP2004106439

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a stirrer for a gypsum slurry capable of controlling a density of the slurry by an operational control of the stirrer and a method for stirring.

<P>**SOLUTION:** The stirrer (10) for the gypsum slurry comprises an inflow port for the slurry, an exhaust port for the slurry, a cylindrical housing (20), a revolving driving shaft (30) and a rotor (40). The rotor is provided with a plurality of rotor blades (42) extending to the outside from the center of the rotor (41) and a flipper (43) unified with the rotor blades and partly occupying a region between the blades. The density of the gypsum slurry supplied to a base paper for a gypsum board is adjusted by controlling a number of the revolution of the rotor. <P>**COPYRIGHT:** (C)2004,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

【特許請求の範囲】

【請求項1】

石膏スラリーの搅 機 領域を形成する円筒形ハウジングと、石膏スラリーを前記搅 機 領域に導入するスラリー流入口と、石膏スラリーを前記搅 機 領域から送出するスラリー送出口と、前記ハウジング内に回転可能に配置されたローターと、該ローターを回転駆動する回転駆動軸とを備えた石膏スラリー搅 機において、

前記ローターは、前記ローター中心部から外方に延びる複数の回転羽根と、該回転羽根と一体化し且つ該回転羽根の間の領域を部分的に占めるフリッパー部とを備えたことを特徴とする石膏スラリー搅 機。

【請求項2】

前記フリッパー部の半径 (r) が、回転方向後方に遷移するに従って連続的又は段階的に低減することを特徴とする請求項1に記載の石膏スラリー搅 機。

10

【請求項3】

フリッパー部の高さ (h) が、回転方向後方に遷移するに従って連続的又は段階的に低減することを特徴とする請求項1又は2に記載の石膏スラリー搅 機。

【請求項4】

前記フリッパー部の高さ (h) は、前記ローターの径方向外方に向かって連続的又は段階的に低減することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の石膏スラリー搅 機。

【発明の詳細な説明】

20

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、石膏スラリー搅 機及び搅 機 方法に関するものであり、より詳細には、作動の制御によりスラリー密度を制御することができる石膏スラリー搅 機及び搅 機 方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

石膏系芯材を石膏ボード用原紙で被覆した石膏ボードが、建築内装材料として広く実用に供されている。一般に、石膏ボードの製造工程は、焼石膏、接着助剤、硬化促進剤、泡(石膏ボードコアを軽量化するための泡)、添加剤及び混和材等の石膏ボード原料を水と混練する混練工程と、混練工程で得られた石膏スラリー(泥)を上下の石膏ボード用原紙の間に流し込むスラリー流し込み工程と、成形機において所定形状の板体に賦型する成形工程と、成形後の帶状石膏ボード原料を粗切断し、粗切断後の生板を強制乾燥する乾燥工程と、乾燥後の板体を最終的な製品寸法に切断する切断工程とから概ね構成される。このような汎用石膏ボードの他、同様の製法で製造されるボード建材として、ラスボード、化粧石膏ボード、シージング石膏ボード、強化石膏ボード等が知られており、これらのボード建材は、その用途、機能に応じた種々の品種のボード建材として、JIS規格(JIS A 6901)に規定されており、実際に建築資材の市場に流通している。

30

【0003】

上記石膏ボード原料を混練する混合搅 機として、薄型のピン型ミキサーが多くの石膏ボード製造工場で使用されている。一般に、この形式のミキサーは、混練領域を形成する偏平な円筒形ハウジング(一体)と、回転駆動装置の作動によってハウジング内で回転する回転円盤とを備える。回転円盤の上面には、下位ピン(移動ピン)が固定され、ハウジングの上蓋又は上板には、上位ピン(静止ピン)が固定される。上下のピンは、円盤の半径方向に交互に配置され、円盤の回転時に相対移動し、ハウジング内に導入された石膏ボード原料を混合搅 楼する。回転円盤は、混練後の焼石膏スラリーをスラリー送出口に押し出し、後続のスラリー流し込み工程に供給する。このようなピン型ミキサーは、例えば、特開平8-25342号公報(特許文献1)、特開2000-262882号公報(特許文献2)、特開2000-6137号公報(特許文献3)等に開示されている。

40

【0004】

50

ここに、石膏ボードの製造工程においては、粗切断後の石膏ボード原料、即ち、生板は、強制乾燥用の乾燥機内に導入されるが、乾燥機内で生板の過乾燥状態が生じると、側縁部（エッジ部）が過剰に脱水し易く、このような側縁部の過乾燥現象は、一般に「耳焼け」と呼ばれている。「耳焼け」した石膏ボードの側縁部は、韌性低下し、脆性化する傾向があることから、建築施工現場において石膏ボードを止め具（ビス等）で壁面に固定する際、石膏ボードコアが軟弱なために石膏ボードを壁面等に固定し難いといった不都合を生じさせる懸念があり、また、「耳焼け」した石膏ボードの側縁部には、ボード原紙の膨れ又は浮き等が発生し易く、これは、バテ処理等の補修や、特に入念な塗装仕上等の付加的な現場作業をもたらす。

【0005】

10

このような問題を未然に回避すべく、前述のピン型ミキサー（メインミキサー）からスラリーの一部を分取して再攪拌するスラリー攪拌機（一般に、「ハードエッジミキサー」と呼ばれる）が、ピン型ミキサーと共に使用されている。スラリー攪拌機は、メインミキサーで得られたスラリーの一部を再攪拌してスラリー中の気泡を破泡・脱泡し、石膏ボードの側縁部分に相当する原紙間帯域に高密度スラリーを流し込む。このため、石膏ボードの側縁部分は、高密度且つ高強度の石膏芯材により形成され、上述した耳焼けの問題は、未然に回避し得る。このようなスラリー攪拌機は、例えば、米国特許第4,279,673号明細書（特許文献4）、米国特許第4,354,885号明細書（特許文献5）等に開示されている。

【0006】

20

図12は、従来のスラリー攪拌機の内部構造を示す縦断面図及び横断面図である。石膏スラリー攪拌機100は、円筒形ハウジング101内に配置された複数の回転羽根110を備える。回転羽根110は、ハウジング101の中心部に配置されたホス部102から概ね径方向外方に延びる。ホス部102は、回転駆動軸103の端部に固定され、回転駆動軸103は、駆動装置（図示せず）の駆動力により回転方向Rに回転する。メインミキサーより分取した焼石膏スラリーは、分取路105を介して攪拌機100内に導入され、回転羽根110の回転運動により機内で攪拌された後、高密度スラリー供給路106に送出され、供給路106の吐出口から石膏ボード原紙（下紙）上に供給される。

【0007】

30

【特許文献1】

特開平8-25342号公報

【特許文献2】

特開2000-262882号公報

【特許文献3】

特開2000-6137号公報

【特許文献4】

米国特許第4,279,673号明細書

【特許文献5】

米国特許第4,354,885号明細書

【0008】

40

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような混合攪拌機及び石膏スラリー攪拌機を備えた石膏スラリーの供給系では、石膏ボードコアを軽量化すべく混合攪拌機内に添加される泡が、混合攪拌機内のスラリー中に過剰に混入したり、十分に混入しなかったりすること等があり、混合攪拌機から石膏スラリー攪拌機に供給される石膏スラリーの密度が大きく変動することがあった。この石膏スラリーは、スラリー攪拌機の破泡・脱泡作用により更に高密度化するので、スラリー攪拌機から吐出するスラリーは、平均的には混合攪拌機内に供給されるスラリーよりも高い密度を示すが、泡混入量の変動に伴うスラリー密度変化と相まって、かなりの密度変動がスラリーに生じ、この結果、スラリー攪拌機から吐出する石膏スラリーの密度が、所定範囲外の値を示すことがあった。

50

【0009】

所定範囲を超えて高密度化した石膏スラリーが石膏ボード用原紙の縁部に供給されると、石膏ボード製品の縁部が極度に硬くなり、所謂「界面割れ」を生じさせたり、施工現場において石膏ボードに釘・ビス等を打ち込む際に所謂「コア割れ」を生じさせる原因となるため、望ましくなく、逆に、スラリー密度が上記範囲未満に低下すると、これは、上述の「耳焼け」現象を生じさせる原因となるので、望ましくなかった。

【0010】

また、混合機 機内の石膏スラリーは、混合機 機の機内壁面、回転円盤表面、ピン表面等に付着する。機内に付着した石膏スラリーは、短時間のうちに硬化し始め、徐々に機内壁面に積層し、硬化塊を形成する。混合機 機内で発生した硬化塊は、混合機 機自体の振動等により機内壁面や回転円盤表面等から剥離し、スラリー中に混入した状態でスラリー機に供給されたことがあった。しかも、スラリーは、スラリー機 機内においても、回転羽根の表面等に付着・硬化して硬化塊を形成し、この硬化塊もまた、スラリー機 機の振動等により回転羽根等から剥離する。このような硬化塊は、スラリー機 機内で殆ど破碎されることはなく、スラリーと一緒に石膏ボード用原紙上に吐出する。この種の硬化塊が石膏ボード原紙と共に成形機を通過し、石膏ボード製品のコア部分に混入すると、硬化塊が混入した製品部分には、凹み又は窪みがその表面に生じることが多く、他方、このような硬化塊が成形機を通過できない場合、石膏ボード用原紙が切れ、製造ラインの停止を余儀なく強いられることがあった。

10

【0011】

このような事情により、石膏ボードの縁部に供給される石膏スラリーの密度を所定の範囲内に可変制御するとともに、上記硬化塊を効果的に破碎する必要があったが、スラリー密度の可変制御に関しては、従来のスラリー機 機では、スラリー機 機への泡添加量の調節、或いは、スラリー機 機に供給される石膏スラリーへの泡添加量の調節に依存せざるを得なかつた。

20

【0012】

しかし、スラリー機 機等に供給された泡は、スラリー中に混入した状態でスラリー機 機の機 作用により破泡・脱泡した後、スラリー機 機から石膏ボード原紙上に供給されるので、スラリー自体の密度変化や、スラリー機 機内の破泡・脱泡作用を勘案して、石膏ボード原紙上のスラリー密度を予測することは、非常に困難である。このため、石膏スラリーを所望の密度範囲内に調節するには、泡添加量の調節を試行錯誤的に繰返し行はねばなく、確実且つ規則的にスラリー密度を制御することは、極めて困難であった。

30

【0013】

しかも、泡添加量の調節によるスラリー密度の制御方法では、スラリー機 機出口側のスラリー密度を増大すべく、スラリー機 機等に対する泡の供給量を低減し、或いは、泡の供給を停止した場合、スラリー機 機等の泡供給口にスラリーが付着して硬化し、この結果、泡供給口が閉塞するという問題が生じた。逆に、スラリー機 機出口側のスラリー密度を低下すべく、スラリー機 機等に対する泡の供給量を増大した場合、スラリー中に混入した比較的多量の泡が機 作用を受けて破泡・脱泡し、比較的多量にスラリーから分離することから、スラリー相及び分離空気相の異種流体が同時に石膏ボード原紙上に吐出し、このため、スラリーが不規則且つ不安定に石膏ボード原紙上に吐出する所謂「息付き現象」や、急激な吐出量の変動が生じてしまい、石膏ボード原紙上への安定したスラリー供給を行うこと自体が困難となつた。

40

【0014】

本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、石膏スラリー機 機の作動制御によりスラリー密度を制御することができる石膏スラリー機 機を提供することにある。

【0015】

本発明は又、息付き現象や、急激な吐出量の変動を防止し、石膏ボード原紙上への安定したスラリー供給を可能にする石膏スラリー機 機を提供することを目的とする。

50

【0016】

本発明は更に、スラリー硬化塊の消失を促進することができる石膏スラリー攪 機を提供することを目的とする。

【0017】

【課題を解決するための手段及び作用】

本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、回転羽根の間の領域を少なくとも部分的に占めるフリッパー部をローターに形成し、このローター回転数を変化させることにより、スラリーを安定して供給し得ることを見出し、かかる知見に基づき、本発明を達成したものである。即ち、本発明は、

石膏スラリーの攪 機領域を形成する円筒形ハウジングと、石膏スラリーを前記攪 機領域に導入するスラリー流入口と、石膏スラリーを前記攪 機領域から送出するスラリー送出口と、前記ハウジング内に回転可能に配置されたローターと、該ローターを回転駆動する回転駆動軸とを備えた石膏スラリー攪 機において、

10

前記ローターは、前記ローター中心部から外方に延びる複数の回転羽根と、該回転羽根と一体化し且つ該回転羽根の間の領域を部分的に占めるフリッパー部とを備えたことを特徴とする石膏スラリー攪 機を提供する。

【0018】

本発明の上記構成によれば、フリッパー部が、回転羽根の間の領域を部分的に占め、攪 機領域として有効に作用する攪 機内領域の容積率、即ち、石膏スラリー攪 機の有効容積率は低下する。攪 機領域の有効容積率は、好ましくは、30～80%、更に好ましくは、30～65%に設定される。このような石膏スラリー攪 機では、広範な回転数領域、例えば、10000r.P.m～20000r.P.mの範囲において、ローター回転数の変化に伴う吐出量の変動が比較的小さく、しかも、石膏スラリー攪 機が吐出する石膏スラリーの密度は、ローター回転数の増大につれて増大すると判明した。従って、本発明の上記構成によれば、石膏スラリー攪 機の回転数制御によりスラリー密度を制御することができます。

20

【0019】

また、回転羽根の間にフリッパー部を備えた上記構成の石膏スラリー攪 機によれば、石膏スラリーの滞留時間が短縮し、石膏スラリーに作用する攪 工ネルギーが低減するため、スラリー連行空気の過剰分離に起因する息付き現象や急激な吐出量の変動が生じ難く、攪 後の石膏スラリーを石膏ボード原紙上に安定供給することができます。

30

【0020】

更に、上記石膏スラリー攪 機では、フリッパー部が回転羽根の間の領域を部分的に占めるので、石膏スラリー攪 機内に流入したスラリー硬化塊は、回転羽根とハウジングとの間に形成される比較的狭小な攪 機領域において積極的に粉碎されるとともに、回転羽根の回転方向前面に衝突し、粉碎される。このため、石膏スラリー攪 機内に流入したスラリー硬化塊の消失が、石膏スラリー攪 機内で促される。

【0021】

【発明の実施の形態】

本発明の好ましい実施態様によれば、上記フリッパー部の高さ(h)は、回転方向後方に遷移するに従って連続的又は段階的に低減する。フリッパー部の高さ(h)及び直径(r)の双方が回転方向後方に遷移するにつれて漸減するように設定しても良い。好ましくは、フリッパー部の高さ(h)及び直径(r)は、フリッパー部と、その回転方向前側に位置する回転羽根との連接部(42b)において最大値(h1:r1)を示し、回転方向後側に位置する回転羽根とフリッパー部との連接部(49a)において最小値(h2:r2)を示すように設定される。

40

【0022】

本発明の好適な実施形態において、上記フリッパー部は、回転方向後方の遷移に比例して高さ(h)及び直径(r)を低減する傾斜面(46)と、傾斜面と連接し且つ高さ(h)及び直径(r)を一定値(h2:r2)に設定した平坦面(47)とを備える。好ましく

50

は、中心部とフリッパー部とが連接する中央連接部(41a)において、フリッパー部の高さ(h3)は、上記最小値(h2)よりも大きく、フリッパー部の高さ(h)は、ローターの径方向外方に向かって低減する。フリッパー部の高さ(h)は、径方向外方に遷移するつれて漸減するように設定しても良い。

【0023】

本発明の好適な実施形態において、石膏スラリーを上記円筒形ハウジング内に導入するスラリー流入口が、ハウジングの環状外壁及び／又は蓋板に配設される。好ましくは、スラリー流入口の下流端と、回転羽根の上面(42d)との間の間隔は、0.5～3mm、更に好ましくは、1～2mmの範囲内の値に設定される。また、好適には、フリッパー部の高さの最小値(h2)／ハウジング内領域の高さ(H)の比が、0.5～0.95の範囲内の値に設定される。

10

【0024】

本発明の好適な実施形態において、本発明の石膏スラリー機は、密度調整した石膏スラリーを石膏ボード原紙上の所定部分に供給すべく、混合機機から分取した石膏スラリーを石膏スラリー機機で再機する石膏スラリー機方法において使用される。石膏スラリー機機から石膏ボード原紙上に供給される石膏スラリーの密度は、石膏スラリー機機のローター回転数制御により、制御される。

【0025】

好ましくは、石膏スラリー機機の制御系は、ローター回転数を可変設定可能な回転数設定手段と、ローター回転数を制御する回転数制御手段とを備える。回転数制御手段は、回転数設定手段により設定された回転数に基づいて、ローター回転数を増大し又は低減する。回転数制御手段の設定値は、スラリー密度の目標値に相應する。スラリー密度を増大する場合(即ち、より高比重のスラリーを石膏ボード原紙上に供給する場合)、回転数設定手段によりローター回転数を増大すれば良い。所望により、石膏スラリーの密度と、ローター回転数との関数が予め規定され、製造条件に適合した比例定数が予め設定される。

20

【0026】

【実施例】

以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施例について詳細に説明する。

図1及び図2は、石膏ボード製造装置の構成を概略的に示す側面図及び平面図である。

【0027】

石膏ボードの表面用原紙が、下紙1として石膏ボード製造装置の搬送ライン7に供給され、搬送ライン3上を搬送方向(矢印方向)に走行する。下紙1の搬送経路には、ロールコーラー17が配設される。混合機機4の石膏スラリーの一部が、スラリー分取管を介してスラリー機機15に導入され、スラリー機機15の高比重スラリー吐出管が、ロールコーラー17の上流側において比較的高比重の石膏スラリー8'を下紙1上に供給する。ロールコーラー17は、下紙1の上面に石膏スラリー8'の薄層(破線で示す)を形成する。

30

【0028】

図2に示す如く、左右のスコアがスコアリング装置9a、9bによって下紙1に刻設され、下紙1の側縁部が、左右のガイド部材8a、8b等により折り返され、搬送ライン3を構成する搬送台7a上を搬送方向に移動しながら、石膏ボードのエッジ部の形状に賦型される。ピン型ミキサーからなる混合機機4が、搬送ライン3の上方に配置されるとともに、左右一対のスラリー機機10が、搬送ラインの両側に配置される。図1に示す如く、焼石膏、接着剤、添加剤、混和材等の粉体原料、泡及び液体原料(混練水等)が混合機機4に供給される。混合機機4は、駆動軸4aの回転により内部ローター(図示せず)を回転駆動し、これら粉体、泡及び液体原料を混合機機4と且つ混練し、石膏スラリー8'としてスラリー吐出管5に送出し、スラリー吐出管5の吐出口5aから下紙1の中央部に石膏スラリー8'を吐出する。混合機機4は、例えば、本願出願人の出願に係る特開平8-25342号公報、特開2000-262882号公報、特開2000-6137号公報等に記載された構成のものであるので、これら公報を引用することにより、

40

50

混合機 機4の内部構造に関する詳細な説明は、省略する。

【0029】

混合機 機4の石膏スラリーの一部が、スラリー分取管11を介して左右のスラリー機10に導入され、スラリー機10によって再機される。スラリー機 機10は、石膏ボードのエッジ部に相当する下紙1の側部帯域に高密度スラリーを供給するハーフエッジミキサーを構成する。スラリー機 機10の消泡・脱泡作用により高密度化したスラリーは、高密度スラリーS2として高密度スラリー供給管12に送出され、吐出口12aから下紙1の各縁部(エッジ部)に吐出する。供給管5、12から下紙1上に供給された石膏スラリーS(S1:S2)は、下紙1と一緒に搬送ライン上を走行し、上下一対の成形ローラを備えた成形機6に達する。

10

【0030】

石膏ボードの裏面用原紙が、上紙2として搬送ライン7に供給される。上紙2は、転向ローラの案内により所定経路に沿って成形機6の成形ローラに連続供給される。成形ローラは、上紙2を搬送方向に転向し、石膏スラリーS上に積層する。上紙2の供給経路には、上記ロールコーラー17と同様なロールコーラー18が配設される。混合機 機4の石膏スラリーの一部が、スラリー分取管を介してスラリー機 機16に導入され、スラリー機 機16の高密度スラリー吐出管が、ロールコーラー18の上流側において比較的高密度の石膏スラリーS*を上紙2上に供給する。ロールコーラー18は、前述のロールコーラー17と同様、上紙2の上面に高密度スラリーS*の薄層(破線で示す)を形成する。ロールコーラー17、18のような形式のロールコーラーについては、本願出願人の出願に係る特開平8-112808号公報に開示されているので、同公報を引用することにより、更なる詳細な説明は、省略する。

20

【0031】

下紙1、スラリーS及び上紙2は、成形機6によって3層構造且つ帯状の連続積層体に成形され、搬送ライン7を構成する搬送ベルト7b上を粗切断機(図示せず)に向かって連続搬送され、同時に、スラリーSの硬化反応が進行する。粗切断機(図示せず)が、搬送ラインに配置され、連続積層体は、粗切断機によって所定長の板体(生板)に切断される。粗切断後の生板は、反転装置(図示せず)により上下反転した後、乾燥機(図示せず)に導入され、乾燥機において強制乾燥され、しかし後、切断工程(図示せず)において所定の製品長に切断され、石膏ボード製品として搬出される。

30

【0032】

図3は、スラリー機 機10の内部構造を示す縦断面図及び横断面図であり、図4、図5及び図6は、スラリー機 機10内に配置されたローターの構造を示す平面図、側面図、底面図、I-I線断面図及び斜視図である。なお、ロールコーラー用スラリー機 機15、16も又、以下に説明するスラリー機 機10の構造と実質的に同一の構造を有する。

【0033】

図3に示す如く、スラリー機 機10は、偏平な円筒状ハウジング(体)20を有し、ハウジング20は、所定の相互間隔を隔てた水平な円盤状の上板(上蓋)22及び下板(底蓋)24と、上板22及び下板24の外周部に接続する円環状の外周壁23とを備える。スラリー分取管11の下流端11aが上板22に接続され、高密度スラリー供給管12の上流端12bが、外周壁23に接続され、スラリー流入口を形成する。

40

【0034】

上板22の中心には、円形開口部21が形成され、垂直回転軸30の端部31が円形開口部21を貫通し、スラリー機 機10内に延入する。回転軸30は、変速歯車機構又はベルト式変速機等の変速装置32を介して、電動モータ等の回転駆動装置33に連結される。変速装置32及び回転駆動装置33は、制御信号線(破線で示す)を介して制御ユニット34に接続される。制御ユニット34は、回転軸30の回転数をマニュアル設定可能な回転数設定手段を備えるとともに、変速装置32の変速比又は回転駆動装置33の回転数を可変制御可能な回転数制御手段を備える。回転数制御手段は、操作員が回転数設定手段にマニュアル設定した目標値(スラリー密度目標値又は回転数目標値)に基づいて変速裝

50

置 3 2 の変速比又は回転駆動装置 3 3 の回転数を調節し、回転軸 3 0 の回転数を目標回転数に制御する。

【0035】

ボス部 4 1、回転羽根 4 2 及びフリッパー部 4 3 を一体化した金属製ローター 4 0 が、ハウジング 2 0 内に回転可能に配置される。ボス部 4 1 は、ローター 4 0 の中心に配置される。回転軸 3 0 を 入可能なボス穴 4 4 が、ボス部 4 1 の中心に穿設される。ハウジング 2 0、回転軸 3 0 及びローター 4 0 の中心軸線は、一致する。ローター 4 0 は、回転軸 3 0 の回転により、スラリー機 1 0 の中心軸線 X-X を中心に回転方向 R に回転する。

【0036】

ボス部 4 1 は、概ね正方形の平面形態を有し、回転羽根 4 2 は、ボス部 4 1 の各角部から外周壁 2 3 の近傍までローター 4 0 の半径方向に延在する。フリッパー部 4 3 は、各回転羽根 4 2 の回転方向後方に延び、後方の回転羽根 4 2 の回転方向前面 4 2 a に達する。回転羽根 4 2 及びフリッパー部 4 3 は、ローター 4 0 の中心点に関して点対称の構造を有し、各回転羽根 4 2 は、90 度の角度間隔を隔てて配置される。回転羽根の上面 4 2 b とスラリー分取管 1 1 の下流端（スラリー流入口）1 1 a との間の間隔 γ は、1 ~ 2 mm の範囲に設定される。

10

【0037】

図 4、図 5 及び図 6 を参照して、回転羽根 4 2 及びフリッパー部 4 3 の構造について更に詳細に説明する。

20

回転羽根 4 2 は、ローター 4 0 の中心軸線 X-X から放射状に外方に延びる垂直な平板形態を有する。各回転羽根 4 2 の間に延びるフリッパー部 4 3 は、回転羽根 4 2 の上縁 4 2 b から回転方向後方に延在する上側傾斜面 4 6 と、傾斜面 4 6 の後端 4 6 a に連接し、回転方向後方の回転羽根 4 2 まで水平に延在する平坦面 4 7 と、回転羽根 4 2 の外端縁 4 2 c から回転方向後方に延在する外側傾斜面 4 8 と、傾斜面 4 8 の後端 4 8 a から後方に延在する湾曲面 4 9 を備える。上側傾斜面 4 6 は、回転羽根 4 2 の上面に対して角度 α をなして下方に傾斜し、外側傾斜面 4 8 は、回転羽根 4 2 の外端面 4 2 c に対して角度 β をなして径方向内方に傾斜する。角度 α 、 β は、例えば、5 ~ 45 度の範囲内の角度に設定される。湾曲面 4 9 は、中心軸線 X-X を中心とする半径 γ の円周面からなり、回転羽根 4 2 の回転方向前面 4 2 a と連接する湾曲面 4 9 の後端 4 9 a は、回転羽根 4 2 の外端面から距離 S だけ径方向内方に位置する。半径 γ : 距離 S の比は、例えば、1.0 : 1 ~ 2 : 1 の範囲内に設定される。図 5 (B) に示す如く、ボス部 4 1 と傾斜面 4 6 との連接部 4 1 a において、傾斜面 4 6 の高さ H は、平坦面 4 7 の高さ γ よりも大きい。ハウジング 2 0 内領域の高さ H (図 3) : 高さ γ の比は、1 : 0.75 ~ 0.90 の範囲内の値に設定される。

30

【0038】

図 3 に示す如く、フリッパー部 4 3 は、回転羽根 4 2 の間の領域の中央領域を占め、機領域は、ローター 4 0 と外周壁 2 3 及び上板 2 2 との間に形成される。スラリー機 1 0 内のスラリーは、中央領域に滞留して、機内に付着し、スラリー硬化塊を形成する傾向があるが、この領域をフリッパー部 4 3 が占有しているので、スラリー滞留は生じ難く、スラリー硬化塊は、生成し難い。

40

【0039】

また、傾斜面 4 6、4 8 は、平坦面 4 7 及び湾曲面 4 9 を回転方向前方に拡大する形態を有し、スラリーが付着し易い回転羽根 4 2 の背面は、フリッパー部 4 3 によって、機領域から完全に隠される。

【0040】

スラリー機 1 0 に導入された混合機 機 1 0 の焼石膏スラリーは、ローター 4 0 の回転により再攪拌され、スラリー中の気泡は破壊され、スラリーの比重は、増大する。スラリーの滞留が生じたり、スラリー硬化塊等が付着し易い部分は、フリッパー部 4 0 によって占められたり、また、フリッパー部 4 0 は、上板 2 2 下面及び外周壁 2 3 内壁との間に狭小領域を形成し、スラリーの不必要な滞留を防ぐ形態を有するので、スラリーは、適切

50

に再攪 され、スラリーの比重は、再攪 による破泡効果又は脱泡効果により増大する。混合攪 機4の焼石膏スラリーと一緒にスラリー攪 機10内に流入したスラリー硬化塊の粕又はスケールは、回転羽根42の回転により破碎される。これは、回転羽根の上面42dとスラリー分取管11の下流端（スラリー流入口）11aとの間の狭小間隙（間隔7）において粕又はスケールが積極的に粉碎される現象、そして、フリッパー部40上の粕又はスケールが回転羽根42の回転方向前面42aに衝突して衝突粉碎される現象によるものと考えられる。

【0041】

本発明者の実験により、スラリー攪 機10は、広範な回転数範囲において、安定して高比重スラリーを吐出し、スラリー連行空気の過剰分離による吐出スラリーの息つき現象は、発生し難く、しかも、スラリー攪 機10が吐出する高比重スラリーの密度（比重）は、ローター回転数（R. P. M）の増大に相応して漸増することが判明した。

10

【0042】

図7（A）は、上記構成のスラリー攪 機10と、図12に示す従来構造のスラリー攪 機100とを用いた比較試験の試験結果を示す図表であり、図7（B）は、スラリー攪 機におけるローター回転数及びスラリー密度の関係を示す線図である。

【0043】

試験は、スラリー攪 機10、100が吐出する高比重スラリーのスラリー密度及び気泡容積率の変動を調査すべく実施された。試験において、予め調製した焼石膏スラリーをスラリー攪 機10、100に一定供給量（80ml／分）で供給し、スラリー攪 機10、100の吐出口から流出する高比重スラリーを255mlの紙コップで受け、紙コップ中のスラリーを振動等により充填することなく、紙コップの上面から盛り上がりスラリーをステンレススケールで除去し、紙コップ内のスラリー重量を計測し、スラリー密度（g/cm³）及び気泡容積率（体積%）を求めた。気泡容積率は、スラリー中の石膏、液体、混和材及び添加剤等の全容積（即ち、スラリー調製時に配合した原料（水を含む）の全容積）を紙コップの容積（255ml）で除した値である。なお、図12に示すスラリー攪 機100は、3体の回転羽根110を備えた8枚羽根形式のものであるが、試験においては、4体の回転羽根110を備えた4枚羽根形式のスラリー攪 機を用いた。

20

【0044】

スラリー攪 機10、100に供給する前に測定した調製した焼石膏スラリーのスラリー密度及び気泡容積率は、以下のとおりである。

30

スラリー密度： 1.08 g/cm³

気泡容積率： 44%

【0045】

スラリー攪 機10、100の回転数（R. P. M）を1000～2000R. P. Mの範囲で設定変更し、各回転数においてスラリー攪 機10、100が吐出する高比重スラリーのスラリー密度及び気泡容積率を測定した。測定結果は、図7（A）に示すとおりである。

40

【0046】

スラリー攪 機10が吐出する高比重スラリーは、図7（A）に示す如く、1000～2000R. P. Mの範囲で変化する回転数に比して、スラリー密度及び気泡容積率の変化率が小さく、スラリー攪 機10は、各回転数において、息つき現象を生じることなく、円滑に高比重スラリーを吐出した。

【0047】

これに対し、従来構造のスラリー攪 機100では、回転数1200R. P. M及び1500R. P. Mにおいて、スラリー密度及び気泡容積率が比較的大きく変化し、また、回転数1700R. P. M及び2000R. P. Mにおいては、スラリー中から分離した空気を取り込んだままスラリーが吐出する状態となり、息つき現象が生じた結果、紙コップ内に高比重スラリーを均一に充填することができます、測定不能となつた。

50

【0048】

このような試験結果より明らかなどあり、スラリー機 機10は、比較的広範囲の回転数において、高比重スラリーを安定して吐出し、しかも、ローター回転数の増大につれて、スラリー密度は増大し、気泡容積率は低下する。

【0049】

図7 (B) に示す如く、スラリー密度は、スラリー機 機10の回転数に対して、概ね下式のような相関関係を有する。

$$Y = \eta \cdot X + \delta$$

Y : スラリー密度 (g/cm^3)

X : 回転数 (R. P. M.)

η 、 δ : 定数

10

【0050】

本例では、定数 η は、約0.0001であり、定数 δ は、約1.03である。

従って、本実施例のスラリー機 機10によれば、スラリー密度には、ローター回転数との間で上式の関係があるため、ローター回転数の設定によりスラリー密度を制御することができる。

【0051】

以上の如く、上記実施例に係るスラリー機 機10によれば、ローター40は、ローター中心部及び回転羽根42に一体化し且つ回転羽根42の間の領域を部分的に占めるフリッパー部43を備え、フリッパー部43の高さ(h)は、回転方向後方に遷移するに従つて低減し、フリッパー部43の直径(r)は、回転方向後方及び径方向外方に遷移するにつれて低減する。フリッパー部43は、スラリーが滞留し易い回転羽根間の中央領域を占めるので、スラリー滞留が生じ難く、スラリー硬化塊がローター40に付着し難く、スラリー機 機10は、長期間に亘って安定運転することができます。

20

【0052】

また、混合機 機4の焼石膏スラリーと一緒にスラリー機 機10内に流入したスラリー硬化塊の粕又はスケールは、回転羽根42の回転により破碎されるので、スラリー硬化塊の消失を石膏スラリー機 機10内で促進することができます。

【0053】

更に、上記構成のスラリー機 機では、上記のような特定の相関関係がローター回転数とスラリー密度との間に成立するので、ローター40の回転数制御によりスラリー密度を制御することができます。

30

【0054】

図8は、回転羽根42の変形例を示すローター40の平面図及び部分断面図である。図8において、図8 (B) は、図8 (A) の[I-I]線断面図である。

【0055】

上述の実施例では、回転羽根42は、図8 (B) に示す如く、垂直な板状の断面形態のものとして説明したが、回転方向前方に膨出した湾曲形態又は半円形断面(図8 (C) 、或いは、三角形断面(図8 (D))の形態に形成しても良く、また、回転方向前方又は後方に傾斜した平行四辺形断面(図8 (E) (F))の形態に形成しても良い。

40

【0056】

図9は、フリッパー部43の変形例を示すローター40の側面図であり、図10は、回転羽根42の変形例を示すローター40の平面図である。また、図11は、フリッパー部43及び回転羽根42の変形例を示すローター40の平面図及び側面図である。各図に示すとおり、フリッパー部43及び回転羽根42の形態、配置及び配向は、フリッパー部43及び回転羽根42が上述の機能を発揮する限り、任意に設計変更することができます。

【0057】

なお、石膏ボード製造装置においては、比較的狭い空間又は不規則な空間にスラリー機 機10を設置する必要が生じるが、設置空間の状況に応じてスラリー機 機10の中心軸線X-Xを水平に配向したり、傾斜した向きに配向し、例えは、スラリー機 機10を全

50

体的に横向に配置したり、或いは、全体的に傾斜した状態で配置しても良い。

【0058】

更に、上記スラリー機 機10は、4体の回転羽根42を備えた構造のものであるが、2又は3体の回転羽根、或いは、5体以上の回転羽根を備えてても良い。

【0059】

また、本発明のスラリー機 機では、ローター40の回転方向を上記回転方向Rと逆方向に設定することも可能である。この場合においても、スラリー機 機内の石膏スラリーには、フリッパー部48上面と上板22との間で比較的大きな 断力が作用する。

【0060】

【発明の効果】

10

以上説明した如く、本発明の石膏スラリー機 機によれば、石膏スラリー機 機の回転数制御によりスラリー密度を制御することができます。

【0061】

また、本発明の石膏スラリー機 機によれば、怠付き現象や、急激な吐出量の変動を防止し、石膏ボード原紙上に安定してスラリー供給することができます。

【0062】

更に、本発明の石膏スラリー機 機によれば、スラリー機 機に流入する石膏スラリー中のスラリー硬化塊を石膏スラリー機 機内で破碎し、スラリー硬化塊の消失を促進することができます。

【図面の簡単な説明】

20

【図1】石膏ボード製造装置の構成を概略的に示す側面図である。

【図2】石膏ボード製造装置の構成を概略的に示す平面図である。

【図3】スラリー機 機の内部構造を示す縦断面図及び横断面図である。

【図4】スラリー機 機内に配置されたローターの構造を示す平面図及び側面図である。

【図5】図4に示すローターの底面図及びI—I線断面図である。

【図6】図4に示すローターの斜視図である。

【図7】図7(A)は、本発明に係るスラリー機 機と、従来構造のスラリー機 機とを用いた比較試験の試験結果を示す図表であり、図7(B)は、スラリー機 機における回転数及びスラリー密度の関係を示す線図である。

【図8】回転羽根の変形例を示すローターの平面図及び部分断面図である。

30

【図9】フリッパー部の変形例を示すローターの側面図である。

【図10】回転羽根の変形例を示すローターの平面図である。

【図11】フリッパー部及び回転羽根の変形例を示すローターの平面図及び側面図である。

【図12】従来のスラリー機 機の内部構造を示す縦断面図及び横断面図である。

【符号の説明】

10 スラリー機 機

20 ハウジング

30 垂直回転軸

40 ローター

40

41 ホス部

42 回転羽根

43 フリッパー部

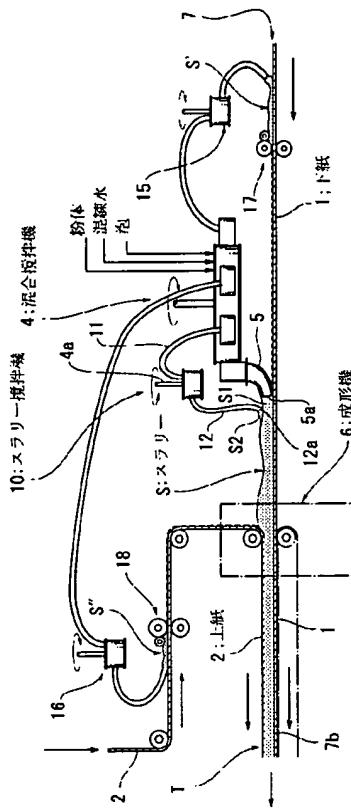
46、48 傾斜面

47 平坦面

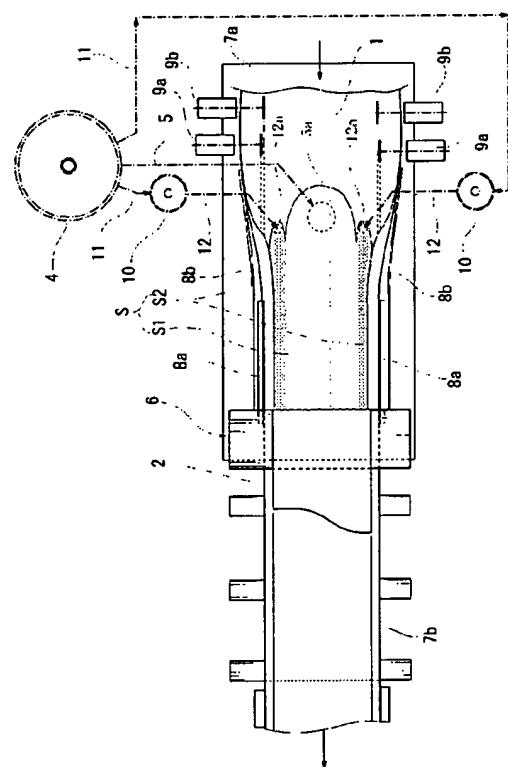
49 湾曲面

R 回転方向

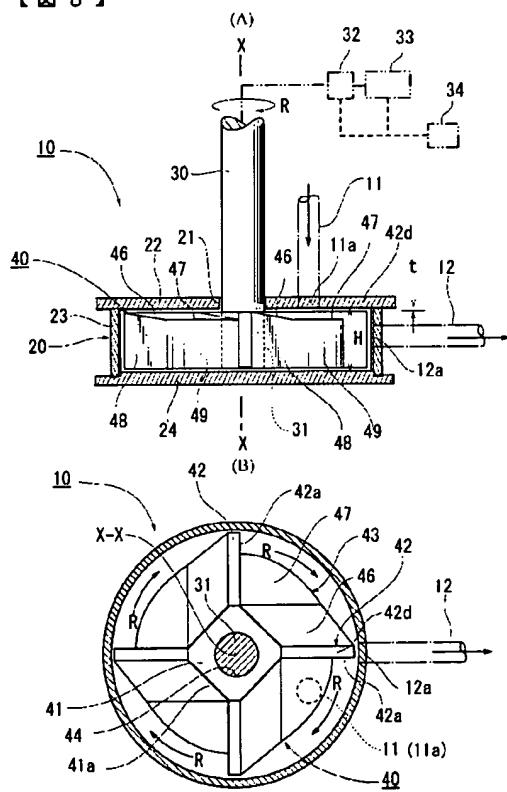
[1]



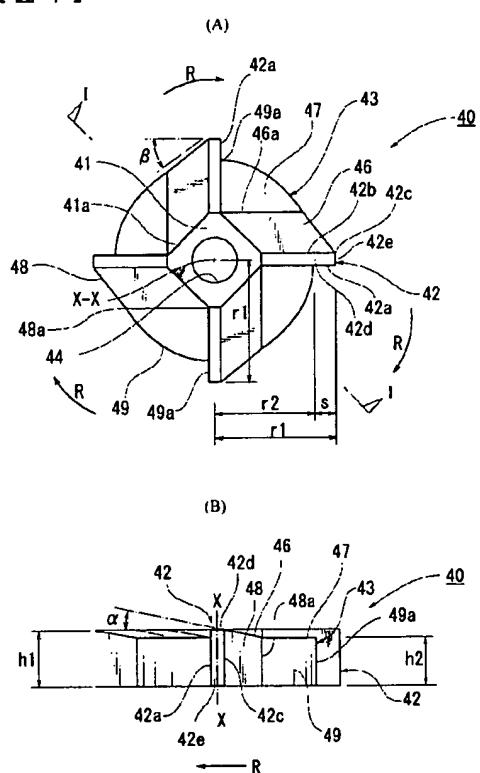
【 2 】



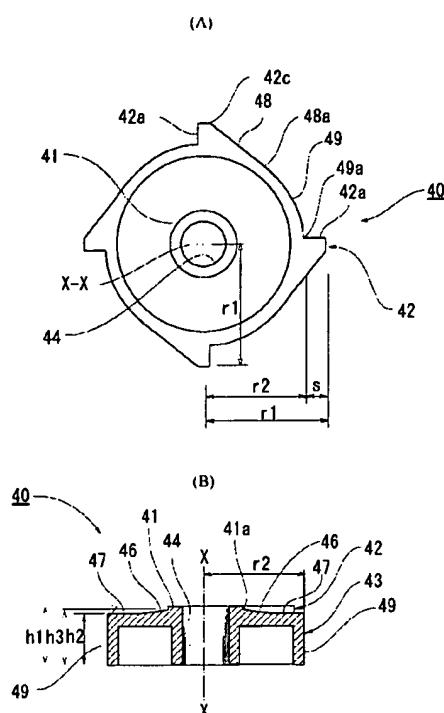
[3]



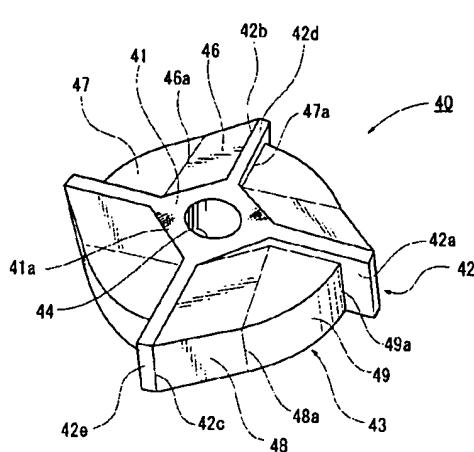
[四 4]



【図5】



【図6】

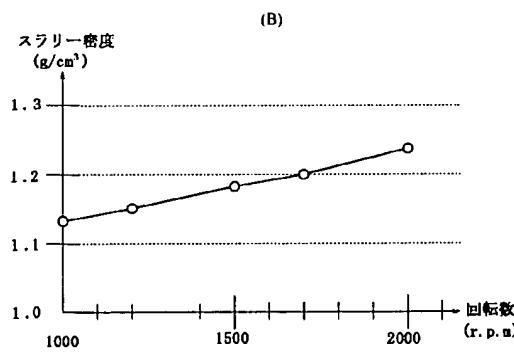


【図7】

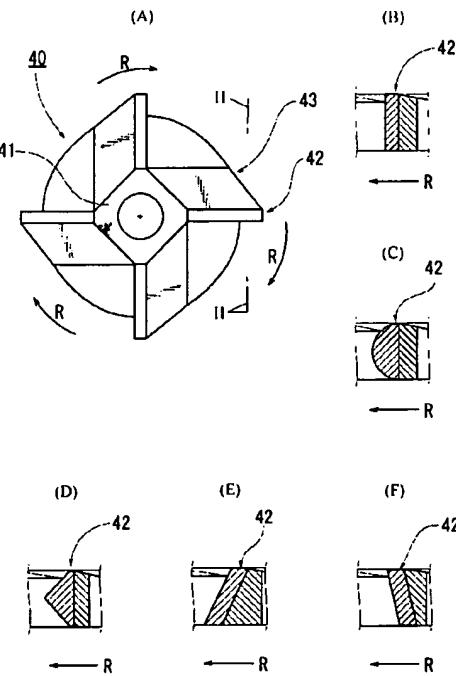
(A)

回転数 (R.P.M.)	実施例		比較例	
	スラリー密度 (g/cm ³)	気泡容積率 ^{※2} (体積%)	スラリー密度 (g/cm ³)	気泡容積率 ^{※2} (体積%)
1000	1.13	34	—	—
1200	1.15	31	1.22	27
1500	1.18	29	1.32	20
1700	1.20	28	測定不能 ^{※1}	測定不能 ^{※1}
2000	1.23	26	測定不能 ^{※1}	測定不能 ^{※1}

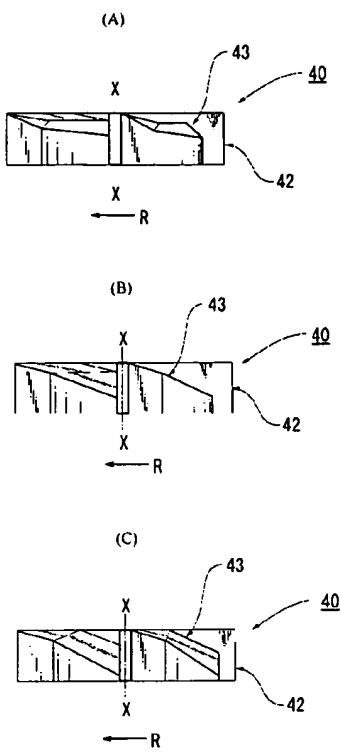
※1: 吐出量の急激な変動(息つき現象)が激しく生じ、測定用紙コップ内に充填できず。
※2: 気泡容積率=(石膏、液体、混和材、添加材等の原料の全容積)/紙コップ容積



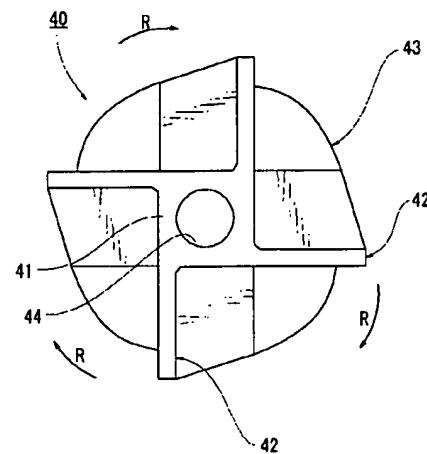
【図8】



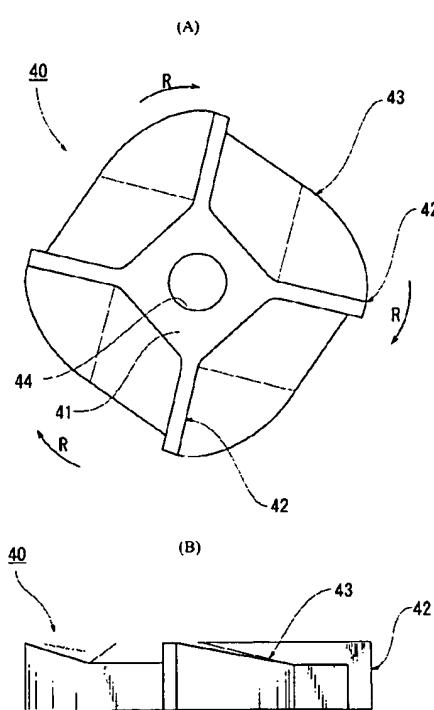
【図9】



【図10】



【図11】



【図12】

